

北海道次世代半導体産業立地推進本部

第3回本部会議 次第

日時：令和5年10月5日（木）17:00

※決算特別委員会終了後

場所：本庁3階テレビ会議室等

1 開 会

2 議 事

- ・関連事業の取組状況等について
- ・次世代半導体製造拠点への水の供給について

3 質 疑 等

4 閉 会

○関連事業の取組状況等について

資料1 関連事業の取組状況等について【関係部】

○次世代半導体製造拠点への水の供給について

資料2 次世代半導体製造拠点への水の供給について【経済部】

- ・参考資料 Rapidus の立地を契機とした半導体関連産業の振興について